(C) WPI / Thomson

AN - 1992-326750 [40]

A - [001] 014 035 038 04- 040 05- 062 064 075 147 226 229 231 235 24& 240 241 31- 318 334 336 38- 44& 728

AP - JP19900417664 19901228; [Based on JP4230615 A 00000000]

CPY - KAOS

DC - A96 D21 E17

DW - 199240; 199547

IC - A61K7/06

IN - MORITA K; SUGITA J; YAHAGI K

KS - 0004 0005 0037 0210 0218 0224 0231 1279 1282 1304 1306 1994 2000 2002 2003 2014 2015 2271 2761

LNKA- 1992-145094

M3 - [01] H721 J0 J011 J1 J171 M220 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M281 M320 M416 M620 M781 M903 M904 Q252 R023; 9240-B9801-U

MC - A06-A00E3 A12-V04A D08-B03 E10-C04H E10-C04L2

PA - (KAOS) KAO CORP

PN - JP4230615 A 19920819 DW199240 JP7098736B B 19951025 DW199547

PR - JP19900417664 19901228

. XIC - A61K-007/06

- AB Material contains (A) one or more silicone deriv(s).; (B) one or more cationic surfactants; and (C) one or more fatty acids having a 12-40C opt. branched alkyl/alkenyl gp., in a wt. ratio of (B)/(C) of 10:1 to 1:10. The silicone deriv. is, e.g., one or a mixt. of dimethyl polysiloxanes, methyl phenyl polysiloxanes and polyether-, epoxy-, fluorine-, alcohol-, alkyl-, alkoxy-, and amino-modified silicones.
 - USE/ADVANTAGE:
 The material is adsorbed by or penetrates into the hair, preventing occurrence of split and damaged hair on washing and brushing, it imparts a good feel to the

INW - MORITA K; SUGITA J; YAHAGI K

- IW HAIR COSMETIC MATERIAL FEEL PREVENT DAMAGE CONTAIN ONE MORE SILICONE DERIVATIVE CATION SURFACTANT FATTY ACID
- IWW HAIR COSMETIC MATERIAL FEEL PREVENT DAMAGE CONTAIN ONE MORE SILICONE DERIVATIVE CATION SURFACTANT FATTY ACID

NC - 1

NPN - 2

OPD - 1990-12-28

PAW - (KAOS) KAO CORP

PD - 1992-08-19

TI - Hair cosmetic material giving good feel and preventing hair damage - contg. one or more silicone derivs., one or more cationic surfactants and one or more fatty acids, etc.

Page 1

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平4-230615

(43)公開日 平成4年(1992)8月19日

(51) Int.Cl.⁵

歲別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 6 1 K 7/06

7327-4C

審査請求 未請求 請求項の数1(全 14 頁)

(21)出願番号	特廢平2-417664	(71)出願人	000000918
			花王株式会社
(22)出顧日	平成2年(1990)12月28日		東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号
		(72)発明者	森田 康治
			千葉県船橋市印内3-20-1花王船橋寮
		(72)発明者	杉田 純一
			千葉県千葉市朝日ケ丘1-3花王検見川寮
		(72)発明者	矢作 和行
			東京都江東区大島 6 - 1 - 6 - 749
		(74)代理人	弁理士 羽鳥 修

(54) 【発明の名称】 毛髪化粧料

(57) 【要約】

【目的】 べたつき感及び袖っぽさがなく、特に低温度下において損傷毛髪に良好な感触を付与し、かつ毛先のまとまり効果及び毛髪の枝毛や切れ毛等の損傷防止効果に優れた毛髪化粧料を提供する。

【構成】 次の(A)、(B)及び(C)成分を含有 し、(B)成分と(C)成分の重量比〔(B)/

- (C)] が10/1~1/10の範囲にある。
- (A) シリコーン誘導体の一種又は二種以上
- (B) カチオン性界面活性剤の一種又は二種以上
- (C) 炭素数12~40の直鎖又は分岐鎖のアルキル基 又はアルケニル基を有する脂肪酸の一種又は二種以上

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記(A)、(B)及び(C)成分を含有し、(B)成分と(C)成分との重量比〔(B)/(C))が10/1~1/10の範囲にあることを特徴とする毛髪化粧料。

- (A) シリコーン誘導体の一種又は二種以上
- (B) カチオン性界面活性剤の一種又は二種以上
- (C)炭素数12~40の直鎖又は分岐鎖のアルキル基 又はアルケニル基を有する脂肪酸の一種又は二種以上

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、毛髪化粧料、詳しくは、シリコーン誘導体、カチオン性界面活性剤及び特定の脂肪酸を含有し、特に低湿度下において損傷毛髪に対して良好な感触を付与し、かつ毛先のまとまり効果及び毛髪の損傷防止効果を有する毛髪化粧料に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、毛髪化粧料には、毛髪の感触を良好にするために、モノ又はジ直鎖型長鎖アルキル第4級アンモニウム塩やモノ又はジ分岐型長鎖アルキル第4級 20アンモニウム塩等のカチオン性界面活性剤が配合されている。また、近年では、更に良好な感触を得るため、斯るカチオン性界面活性剤に高級アルコール、グリセライド、流動パラフィン等の油脂類等を併用することも行われている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら 従来の毛髪化粧料は、毛髪の感触、即ちコンディショニ ング効果である柔軟性、しっとり感、平滑性及び帯電防 止効果が不充分であるという欠点があった。そこで、感 30 触のうちしっとり感においては、油脂類を併用すること で補う方法がとられているが、この方法はべたつき、油 っぱさをともない、特に損傷毛髪に対して乾燥状態での コンディショニング効果が不充分であるという問題を未 だに有していた。更に、従来の毛髪化粧料は、毛先のま とまり効果及び毛髪の損傷防止効果も充分なものではな かった。

【0004】従って、本発明の目的は、べたつき感及び油っぽさがなく、特に低温度下において損傷毛髪に良好*

*な感触を付与し、かつ毛先のまとまり効果及び毛髪の枝毛や切れ毛等の損傷防止効果に優れた毛髪化粧料を提供することにある。

2

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、カチオン性界面活性剤にシリコーン誘導体及び特定の脂肪酸を併用することにより、該脂肪酸が毛髪に浸透すると同時に該シリコーン誘導体が毛髪表面に吸着して、洗髪時やブラッシング時の毛髪の損傷を防止するばかりでなく、毛髪に吸着及び取り込まれてからの水分調節効果により、乾燥状態においても髪にしっとり感、柔軟性、平将性等の優れたコンディショニング効果を与え、べたつき及び油っぽさのない優れた毛髪化粧料が得られることを知見した。【0006】本発明は、上配知見に基づきなされたもので、下配(A)、(B)及び(C)成分を含有し、

で、下記(A)、(B)及び(C)成分を含有し、(B)成分と(C)成分との重量比〔(B)/(C)〕が10/1~1/10の範囲にあることを特徴とする毛髪化粧料を提供するものである。

- (A)シリコーン誘導体の一種又は二種以上
 - (B) カチオン性界面活性剤の一種又は二種以上
- (C) 炭素数12~40の直鎖又は分岐鎖のアルキル基 又はアルケニル基を有する脂肪酸の一種又は二種以上 【0007】以下、本発明の毛髪化粧料について詳述す

【0008】本発明における(A)成分のシリコーン誘導体としては、下記①~⑤に示すものが挙げられる。

【0009】①下記化1で表されるジメチルポリシロキサン

0 [0010]

る。

【化1】

(CH3) 3SiO[(CR3) 2SiO] a Si(CH3) 3

(ccc, n=3~20000)

【0011】②下記化2の一般式(1)又は(2)で表されるメチルフェニルポリシロキサン

[0012]

【化2】

$$(CH_3)_3SiO(\frac{C_6H_5}{CH_3})_SiO)_6Si(CH_3)_2$$
(1)

 $\{zzv, n=1\sim 20000\}$

 $(CB_3)_3Sio[(CB_3)_2Sio]_a[(C_4H_5)_2Sio]_bSi(CH_a)_a$ (2)

 $(zz\tau, a+b=1\sim500)$

【0013】③下記化3の一般式(3)、(4)、

[0014]

(5) 又は(6) で表されるポリエーテル変性シリコー

[化3]

ン

3 (CH a) a \$10 [(CH a) a \$10] m [(CH a \$10] y 1 \$1 (CH a) a (3) (CH .) s 0-(C:840) m; (C:840) m; A'

[ここで、A' は炭素数 $1\sim12$ のアルキル基又は水素原子を示し、x, は $1\sim10$ 0 (好ましくは $3\sim3$ 0)、y, は $1\sim5$ 0 (好ましくは $1\sim3$ 0)、m, は $1\sim5$ 0 (好ましくは $3\sim3$ 0)、n, は $0\sim5$ 0 (好ましくは $0\sim3$ 0) の数をそれぞれ示す。但し、x, とy, の合計は 1 5以上の数、m, とn, の合計は 1 5以上の数である。)

$$\begin{array}{c}
CH_{3} - CH_{3} \\
CH_{3} - Si - 0 \\
CH_{3} - CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
Si - 0 \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
Si - CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
Si - CH_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3}
\end{array}$$

$$B_{1} - S_{1} - 0 - \begin{pmatrix} CH^{2} \\ S_{1} - 0 \\ CH^{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CH^{2} \\ S_{1} - 0 \\ CH^{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CH^{2} \\ S_{1} - 0 \\ S_{1} - CH^{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CH^{2} \\ CH^{2} \\ CH^{2} \end{pmatrix}$$
(6)

A: 炭素数1~12のアルキル基又は水素原子 $x:0\sim50$ y:0~50 (x+y\ge 1) $m = 1 \sim 2000$ $n = 1 \sim 1000$

【0015】 ②下記化4で表されるエポキシ変性シリコ * [0016] ーン

*30 【化4】

(CHa) aSiO [(CHa) aSiO] na [CHaSiO] vaSi (CHa) a.

{ここで、x。は1~500(好ましくは1~250)、y。は 1~50 (好ましくは1~30) の数をそれぞれ示し、R* は炭 素数1~3のアルキレン基を示す。〕

%[0018] 【0017】⑤下配化5で表されるフッ素変性シリコー

Ж 【化5】 (CHa) aSiO (CHaSiO) x2Si (CH2) 2

(ここで、x。は1~400 (好ましくは1~250) の敷を示 す。)

【0019】⑥下配化6の一般式(7)又は(8)で表

[0020]

されるアルコール変性シリコーン

【化6】

6 (7) BO (CH2) . R3 - [(CH2) & SIO] #4 (CH2) & SIR8 - CH2OH

(ここで、x。及びy。は各々1~500 (好ましくは1~20 0) の数を示し、R* はC. Han (m'=0~4) を示す。]

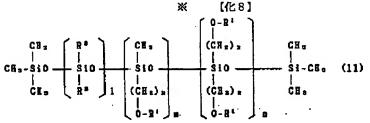
[0021] ⑦下記化7の一般式 (9) 又は (10) で表 10* [0022] されるアルキル変性シリコーン 【化7】

c(EH3) 4Si0 (CHaSi0) + (CHaSi0) + Si (CHa). R. (9)

$$(CH_{2})_{2}S10[(CH_{2})_{2}S10]_{HS}(CR_{3}S10)_{T2}S1(CH_{2})_{z}$$
(10)

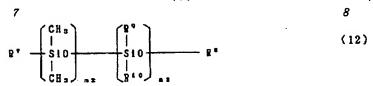
(ここで、x。及びy。は各々1~500(好ましくは1~200)の数を示し、スペは炭素数2~18のアルキル基、RペはCa・Hsa・(a'=0~4)、Rペは炭素数10~18のアルキル基をそれぞれ示す。)
[0023] ⑧下記化8の一般式(11)で表されるアル ※ [0024]

コキシ変性シリコーン



(ここで、 R^{\pm} はメチル番又はフェニル電差示し、1 は $1 \sim 8000$ の整数を示し、m及びnは、 $m+n-1\sim 500$ となる整数を示し、R¹ は炭素数 $1\sim 28$ (好ましくは授素数 $12\sim 22$) のアルキル基を示し、k は $0\sim 6$ の整数を示す。)

【0025】 ⑨下記化9の一般式 (12) 又は (13) で表 [0026] 【化9】 されるアミノ変性シリコーン

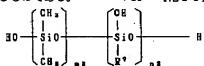


$$R^{7} = \begin{pmatrix} CH_{3} \\ Si0 \\ CH_{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} CH_{3} \\ Si0 \\ R^{9} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} CH_{3} \\ Si0 \\ R^{10} \end{pmatrix}, R^{6}$$
 (13)

(ここで、R7 はメチル基又はヒドロキシ基を示し、R9 はメチル基又は水素原子を示す。R9 は下記式①又は②で表される基を示し、R10はヒドロキシ基、ヒドロキシアルキル基、オキシアルキレン基又はポリオキシアルキレン基を示し、1、皿。及びn。は分子量に依存する整数を示す。)

$$-R_{19} \xrightarrow{\leftarrow} R_{16} \xrightarrow{\rightarrow} \xrightarrow{\bullet} N = R_{19} \xrightarrow{\qquad} N = R_{19}$$

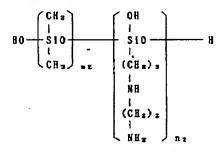
【0027】これらのうち、特に好ましいアミノ変性シ * 【0028】 リコーンは、下配化10で表されるものである。 *30 【化10】



[式中、R°、m 2 及びn 1 は化8の場合と同じ。]

【0029】また、上記アミノ変性シリコーンの代表的なものは下配化11で表される、平均分子量が約3000~10000のものであり、これはアモジメチコーン (Amodimethicone) の名称でCTFA辞典 (米国、Cosmet 40 ic Ingredient Dictionary) 第3版中に配載されている。

[0030] 【化11]



[式中、m. 及びn. は化8の場合と同じ。]

【0031】また、上記アミノ変性シリコーンは水性乳 渦液として用いられることが好ましく、該水性乳濁液 50 は、例えば、特公昭56-38609号公報に記載され

ている方法に従って、環状ジオルガノポリシロキサンと、アミノアルキル基及びヒドロキシ基、ヒドロキシアルキル基、オキシアルキレン基、又はポリオキシアルキレン基を有するオルガノジアルコキシシランとを、第4級アンモニウム塩系界面活性剤及び水の存在下に乳化重合することにより得られる。

【0032】また、上記アミノ変性シリコーンを水性乳 濁液として用いる場合、該水性乳濁液中に含有されるア ミノ変性シリコーンの量は通常20~60重量%、好ま しくは30~50重量%である。

【0033】好ましいアミノ変性シリコーン水性乳濁液の市販品としては、SM 8702C(トーレ・シリコーン社製)やDC 929(ダウ・コーニング社製)等が挙げられる。

【0034】上記(A)成分のうち、特に、高分子量の*

【0035】上記(A)成分は、本発明の毛髪化粧料中に好ましくは $0.01\sim20.0$ 重量%(以下、単に%で示す)、より好ましくは $0.1\sim10.0$ %含有される。0.01%より少ないと、本発明の効果が得られ難くなり、また20.0%を越えると、系の安定性が悪くなる傾向にある。

【0036】また、本発明における(B)成分のカチオ 10 ン性界面活性剤としては、例えば、下配化12の一般式 (14)又は(15)で表される第4級アンモニウム塩が挙 げられる。

[0037] [化12]

$$\begin{pmatrix}
R_{1} - N - R_{1} \\
R_{2} - N - R_{3}
\end{pmatrix} X^{-}$$

$$\begin{pmatrix}
(R_{1}O)_{a}H \\
R_{1} - N - R_{4}
\end{pmatrix} X^{-}$$
(15)

〔式中、R₅、R₆、R₆及びR₆のうち、少なくとも1個は総炭素数8~28の、アルコキシ基、アルケニルオキシ基、アルカノイルアミノ基又はアルケノイルアミノ基で置換されていてもよいアルキル基又はアルケニル基を示し、残余はペンジル基、炭素数1~5のアルキル基又はヒドロキシアルキル基を示す。R₇ は炭素数2~3のアルキレン基を示し、X⁷ はハロゲンイオン又は有機アニオンを示し、nは1~20の整数を示す。}

【0038】 斯るカチオン性界面活性剤の中でも、上記化12の一般式(14)の第4級アンモニウム塩が好ましく、更に該第4級アンモニウム塩の好ましいものとして、例えば下記化13の一般式(16)~(18)で表され

る分岐第4級アンモニウム塩が挙げられる。 [0039] 【化13】

21

$$R_{\bullet}$$
 R_{\bullet}
 R_{\bullet}

(式中、R. は、(a) CH: --(CH:)-- CHCH:-- (ここでR:はは

メチル基又はエチル基を示し、p はアルキル基中の合計炭素数が8~16 となる整数を示す)で表わされる分核アルキル基及び[b]

CH。——(CH)。——(ここでgは7~15の整数を示す)で表わされる 直鎖アルキル基の混合物で、その分岐率(a)/(a)+(b)が10~100%であ る基を示し、R,及びRioはベンジル基、炭素数1~3のアルキル基又は ヒドロキシアルキル基を示し、Rii及びRizは炭素数2~12のアルキル 基を示し、Riaは基

R₁₁-CH₂CH₃CHCH₃-又は炭素数1~3のアルキル基を示し、

3のアルキル基を示し、sは2~14の整数、tは3~11の整数でsと Lの和が9~21となる数を示し、X⁻はハロゲンイオン又は有機アニオ ンを示す。〕

【0040】上記化13の一般式 (16) で表される分岐 第4級アンモニウム塩は、例えば、通常、炭素数8~1 6のオキソアルコールを原料として合成されるものであ り、その例としては、オキソアルコールから導かれるア ルキル基を有するジアルキルジメチルアンモニウム塩、 ジアルキルメチルヒドロキシエチルアンモニウム塩、ジ アルキルメチルベンジルアンモニウム塩等が挙げられ る。

【0041】本発明では、上記化13の一般式(16)中 のR』の分岐率が、通常10~100%のものが用いら れるが、特に10~50%のものが好ましい。また、R 。の合計炭素数が8~16のものが用いられるが、一定 の分布を持ったものが好ましく、特に以下に示す分布を 有するものが好ましい。

Ca ~ Cu: 5%以下 ClE :10~35%

:15~40% C19 C14 : 20~45%

C15 :5~30% C18 :5%以下

【0042】斯る分岐第4級アンモニウム塩の具体例と しては、炭素数8~16で分岐率10~50%のアルキ ル基を有する、ジアルキルジメチルアンモニウムクロリ ドが挙げられる。

[0043] また、上記化13の一般式 (17) で表され 40 る分岐第4級アンモニウム塩は、通常、下配化14で表 される炭素数8~28のゲルベアルコールを原料として 合成されるものである。この分岐第4級アンモニウム塩 の好ましい例としては、ゲルペアルコールから導かれる アルキル基を有するアルキルトリメチルアンモニウム 塩、アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、ジアル キルジメチルアンモニウム塩、ジアルキルメチルヒドロ キシエチルアンモニウム塩、ジアルキルメチルペンジル アンモニウム塩等が挙げられる。更に、これらのうちで 特に好ましい具体例としては、2-デシルテトラデシル

50 トリメチルアンモニウムクロリド、2-ドデシルヘキサ

デシルトリメチルアンモニウムクロリド、ジー2-ヘキ シルデシルジメチルアンモニウムクロリド、ジー2ーオ クチルドデシルジメチルアンモニウムクロリド等を挙げ ることができる。

[0044] 【化14】

Riz RII-CHECHECHECHEOH

【0045】また、上配化13の一般式(18)で表され 10 るメチル分岐第4級アンモニウム塩としては、sとtの 和が15となるものが好ましい。

【0046】また、上記化12の一般式(14)及び(1 5) 並びに上記化13の一般式(16)、(17)及び(1 8) で表される第4級アンモニウム塩の対イオンである X の具体例としては、塩素、ヨウ素、臭素等のハロゲ ンイオン;メトサルフェート、エトサルフェート、メト フォスフェート、エトフォスフェート等の有機アニオン が挙げられる。

【0047】上記(B)成分は、本発明の毛髪化粧料中 20 に好ましくは0.01~20.0%、より好ましくは 0. 2~10. 0%含有される。0. 01%より少ない と、本発明の効果が得られ難くなり、また20.0%を 越えると、べたついて感触が悪化する傾向にある。

【0048】また、本発明における(C)成分の、炭素 数12~40の直鎖又は分岐鎖のアルキル基又はアルケ ニル基を有する脂肪酸としては、ラウリン酸、トリデカ ン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、 ヘプタデカン酸、ステアリン酸、ノナデカン酸、イコサ ン酸、ヘンイコサン酸、ペヘニン酸、リグノセリン酸、 セロチン酸、モンタン酸、メリシン酸、ラクセロン酸、 ゲーダ酸、ラウロレイン酸、ミリストレイン酸、パルミ トレイン酸、オレイン酸、ガドレイン酸、エルカ酸、リ ノール酸、リノレン酸、2-ヘプチルウンデカン酸、2 ーイソヘプチルイソウンデカン酸、イソステアリン酸 (Emery Industries社又はUnion Camp Corporation社

製)、18-メチルイコサン酸、2-オクチルアラキン 酸、2-メチルステアリン酸、2-デシルドデカン酸、 2-ドデシルテトラデカン酸、2-テトラデシルヘキサ デカン酸、2-ヘキサデシルオクタデカン酸、2-オク 40 タデシルイコサン酸、3-ペンチルオクタン酸、3-ヘ プチルデカン酸、3-ノニルドデカン酸、3-ウンデシ ルテトラデカン酸、3-トリデシルヘキサデカン酸、2 - オクチルドデカン酸、2-ペンチルノナン酸、2-ヘ キシルデカン酸、及び12-ヒドロキシステアリン酸等 が挙げられる。

【0049】これらの(C)成分のうち、特に、炭素数 18~25を有する以下の脂肪酸が好ましい。イコサン 酸、ヘンイコサン酸、ベヘニン酸、リグノセリン酸、2

14

カン酸、イソステアリン酸、18-メチルイコサン酸、 3-ノニルドデカン酸、3-ウンデシルテトラデカン 酸、及び2-メチルステアリン酸。

【0050】上記(C)成分の脂肪酸は、塩の形で用い ても良く、斯る塩としては、ナトリウム、リチウム、カ リウム等のアルカリ金属塩、カルシウム、マグネシウム 等のアルカリ土類金属塩、アンモニア、トリエタノール アミン、ジエタノールアミン、モノエタノールアミン等 の有機アミン塩、リジン、アルギニン等の塩基性アミノ 酸塩等が挙げられる。

【0051】上記(C)成分は、本発明の毛髪化粧料中 に好ましくは0.1~20.0%、より好ましくは0. 5~10.0%含有される。0.1%より少ないと、本 発明の効果が得られ難くなり、また20.0%を越える と、べたついて感触が悪化する傾向にある。

【0052】本発明においては、上記(B)成分と上記 (C) 成分との重量比〔(B)/(C)〕が10/1~ 1/10、好ましくは5/1~1/5の範囲にあること が必要である。上記範囲より(B)成分の割合が多い と、本発明の効果が得られなくなり、また上記範囲より (B) 成分の割合が少ないと、使用感の低下や、安定性 が悪くなるため好ましくない。

【0053】本発明の毛髪化粧料は、毛髪に適用される 化粧料のすべてを指し、この中には例えばプレシャンプ 一剤、シャンプー、ヘアリンス、ヘアコンディショナ ー、ヘアトリートメント、セットローション、プロース タイリングローション、ヘアスプレー、泡状スタイリン グ剤、ジェル状スタイリング剤、ヘアリキッド、ヘアト ニック、ヘアクリーム、パーマネントウェーブ第1剤、 30 パーマネントウェープ第2剤、永久染毛剤、一時染毛剤 等が含まれる。

【0054】また、本発明の毛髪化粧料は、剤型として もその用途に応じて水溶液、エタノール溶液、エマルジ ョン、サスペンジョン、ゲル、液晶、固型、エアゾール 等の各種形態とすることができる。

【0055】また、本発明の毛髪化粧料は、通常の毛髪 化粧料に用いられる公知の酸性若しくはアルカリ性薬剤 により、pH2~10、特にpH3~8に調整することが好 ましい。

【0056】また、本発明の毛製化粧料には、上記必須 成分の他に毛髪化粧料中に通常使用される成分、例え ば、スクワレン、ラノリン、パーフルオロポリエーテ ル、特開昭58-53996号公報及び特開平1-11 7821号公報に記載されているカチオン性ポリマー等 の感触向上剤、プロピレングリコール、グリセリン、ソ ルビトール等の保湿剤、メチルセルロース、カルポキシ ピニルポリマー、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオ キシエチレングリコールジステアレート、エタノール等 の粘度調整剤、パール化剤、香料、色素、紫外線吸収 ーヘプチルウンデカン酸、2-イソヘプチルイソウンデ 50 剤、酸化防止剤、トリクロサン、トリクロロカルパン等

の殺菌剤、グリチルリチン酸カリウム、酢酸トコフェロ ール等の抗炎症剤、ジンクピリチオン、オクトピロック ス等の抗フケ剤、メチルパラペン、プチルパラペン等の 防腐剤、その他Encyclopedia of Shampoo Ingredients (Micelle press, 1985)に収載されている成分等を発明 の効果を損なわない範囲において任意に添加することも 可能である。

[0057]

【作用】本発明の毛髪化粧料は、毛髪に適用された場 合、有効成分が毛髪に吸着、浸透し、洗髪時やブラッシ 10 ×:ベたつく。 ング時等における毛髪の枝毛や切れ毛等の損傷を防止 し、かつ毛先のまとまりを良くすると共に、毛髪に良好 な感触を付与する。

[0058]

【実施例】以下に実施例を挙げ、本発明を更に詳細に説 明する。

【0059】 実施例1

【0060】下記表1に示す配合のトリートメント組成 物を調製し、その性能等について下記の方法により評価 した。その結果を下記表2に示す。本発明の効果を明ら 20 ×:ない。 かにするために、下記表1及び下記表2には比較品の組 成及び結果についても併記した。尚、下記表1中、*、

- **及び***のマークは、次の注釈を示す。
- *:ゲルペアルコール(エヌジエコール 240A,新 日本理化社製)より合成
- **: 信越化学工業株式会社製のシリコーン誘導体
- * * * : トーレ・ダウコーニング・シリコーン株式会社 製のシリコーン誘導体

【0061】(1) 今までにコールドパーマ、ブリーチ 等の美容処理を行ったことのない日本人女性毛髪約20 30 ○:枝毛の増加がほとんど認められない。 g(約15~20cm) を東ね、この毛髪に約40℃の温水 を含ませた後、シャンプー組成物1gをまんべんなく登 布して1分間泡立て、毛髪を流水ですすぎ、乾燥後の毛 髪の柔軟性、べたつき感、しっとり感、平滑性及び毛先 のまとまり性について下記の基準で評価を行った。

・柔軟性

◎: 非常に柔らかい。

〇:柔らかい。

△:硬いとも、柔らかいともいえない。

16

×:硬い。

・ペたつき感

〇:非常にべたつかない。

○: べたつかない。

Δ: どちらとも言えない。

・しっとり感

〇:非常にしっとりする。

〇:しっとりする。

△: どちらともいえない。

×:しっとりしない。

平滑性

〇:非常にある。

○:ある。

Δ: どちらともいえない。

・毛先のまとまり性

〇:非常にまとまる。

〇:まとまる。

△: どちらとも甘えない。

×:まとまらない。

【0062】(2)上記(1)と同様な処理を行った毛 束で、一定回数プラッシングした後の枝毛発生度をプラ ッシング前と比較して下配の基準で評価した。

◎:枝毛の増加が認められない。

△: 枝毛の増加がやや認められる。

×:枝毛の増加が多い。

[0063]

【表1】

(%)

18

(トリートメント却成物)

				7	*	発	明	133					比	纹	a	
	1	2	3	4	б	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5
257 43 } 9 25 L 7> C 2 9 L 9 D 9 F	-	-	-	-	-	2	_	<u>-</u>	-	-	1	2	_	_	5	2
N- (2- F568) \495 38 -N, H, N - \49587>\\\\\	2	2	2	2	2	_	2	. 2	2	2	ı	-	2	2	_	
5351264508\$\$> (5000000cc)	5	5	5	-		5	2	. 2	1	15	-	<u> </u>	5	-	_	_
KF352A **	1	-	_	Б	-	-	2	-	_	_		_		_	_	
SM8702C ***	1	-	1	-	. 2	-	2	_	-	-	Б	-	-	-	5	-
セチルアルコール	5	5	5	Б	5	Б	· 5	Б	Б	5	. 2	5	5	5	5	5
ベヘニン酸	2	-	1.	2	2	2	2	ı	. 2	2	-	-	-	2	·-	_ !
イソステアリン酸	1	2	1	-	-	_	-	1	-	-	2	-	-			· 2
18-メチルイコサン酸	-	-	2	-	-	_	_	1	_	-	_	-	<u> </u>			1
相 製 水	が2 量	/7>2 量	的汉量	/9>2 量	舟⋊ 量	加双量	/bンス 世	かンス 量	がンX 量	府ンス 量	がンス 量	が 経	/ ガ >ス 量	ıt9>x ∰	府汉 量	がな 量

[0064]

【表2】

								-	ķ	78	ĸŊ	il.					扎	穀	išh Mi	
]	1	2	3	4	5	6	7	В	9	10	11	1	2	3	4	Б
 柔	•	飲		胜	•	0	ô	0	6	Ō	0	0	0	Ð	0	×	Δ	Δ	Δ	Δ
~	た	2	B	盛	0	0	0	0	0	0	۵	0	0	0	0	×	Δ	Δ	Δ	×
i	٠,	٤.	b	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	×	Δ	Δ	0	×
¥		쒥		性	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	×	0	Δ.	0	×
世	毛	発	生	. U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	Δ		Δ.	Δ
毛	先の	宋.と	ま!	り性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	Δ	Δ	Δ	Δ

【0065】実施例2

*【0067】ヘアリンス組成物の配合:

【0066】下記に示す配合のヘアリンス組成物を調製

[0068]

した。

・N- (2-ドデシル) ヘキサデシル-N, N, N-1.0 トリメチルアンモニウムクロリド ・ステアリルトリメチルアンモニウムクロリド 0.5 ・ジメチルポリシロキサン (3000000cs) 5.0 イソステアリン酸 3.0 ・セトステアリルアルコール 3.0 ・ジンクピリチオン 0.3 ・メチルパラペン 0.2 ・香料 0.4 ・イオン交換水 パランス

計

100%

【0069】 実施例3

50 【0070】下記に示す配合のスタイリングローション

```
剤組成物を調製した。
                                 【0071】スタイリングローション剤組成物の配合:
           • N- (2-デシル) テトラデシル-N, N, N-
                                             0.5
           トリメチルアンモニウムクロリド
           ・KF353A (信越化学工業(株)製のシリコーン誘導体)
                                             1.0
           ・ポリエチレングリコール
                                             0.5
           ・リグノセリン酸
                                             0.2
           アクリル樹脂アルカノールアミン液
                                             5.0
           ・ポリエチレングリコール
                                             1.0
           ・メタクリル酸エステル重合体
                                             1.0
           ・エタノール
                                            20.0
           · 香料
                                             0.3
           <u>·水</u>
                                           パランス
              #
                                           100%
【0072】 実施例4
                                *【0074】コンディショニングムース組成物(フォー
【0073】下記に示す配合のコンディショニングムー
                                 ム剤) の配合:
ス組成物を調製した。
                                 [0075]
           ・N-(2-デシル)テトラデシル-N, N, N-
                                             0.5
           トリメチルアンモニウムクロリド
           ステアリン酸オクチルドデシル
                                             1.0
           ・ジプロピレングリコール
                                             1.0
           ・SM8702C (トーレ・ダウコーニング・シリ
                                             0.3
           コーン(株)製のシリコーン誘導体)
           ・グリセリン
                                             2.5
           ・18-メチルイコサン酸
                                             0.5
                                             2.5
           流動パラフィン
           モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルピタン
                                             0.2
           ・エタノール
                                             5.0
           ・メチルパラペン
                                             0.1
           ・香料
                                             0.1
           ・噴射剤 (LPG)
                                            10.0
           ・水
                                           パランス
              計
                                           100%
【0076】実施例5
                               ※【0078】パーマネントウェーブ第1剤の配合:
【0077】下記に示す配合のパーマネントウェーブ第
                                 [0079]
1剤を調製した。
           チオグリコール酸アンモニウム
                                             6.0
           ·SM8702C
                                             1.0
           ・3-ウンデシルテトラデカン酸
                                             0.05
           ・アンモニア水
                                             3.0
           ·フロストDS (エデト酸2ナトリウム)
                                             0.5
           ・N-(2-ドデシル) ヘキサデシル-N, N, N-
                                             1.5
           トリメチルアンモニウムクロリド
           ・水
                                           パランス
              計
                                           100%
【0080】 実施例6
                                 【0082】パーマネントウェープ第2剤の配合:
【0081】下記に示す配合のパーマネントウェーブ第
                                 [0083]
2剤を調製した。
           ・臭素酸ナトリウム
                                             8.0
           ・N-(2-デシル) テトラデシル-N, N, N-
                                             2.0
```

トリメチルアンモニウムクロリド

 21
 22

 ・KF-361A (信越化学工業=製のシリコーン誘導体)
 2.0

 ・イコサン酸
 0.5

 ・水
 パランス

 計
 100%

【0084】実施例7

*【0086】シャンプー組成物の配合:

[0085] 下記に示す配合のシャンプ一組成物を調製 [0087]

した。 *

・N-ラウロイル-N'-カルポキシメチル-N'-	10
(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミンTBA 塩	
・ジメチルポリシロキサン(5000000cs)	3
· SM 8 7 0 2 C	1
・2 – ヘプチルウンデカン酸	2
ポリオキシエチレンのラウリルスルホコハク酸	Б
ジナトリウム	
・ラウリン酸ジエタノールアミド	2
・ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン	2
・ジステアリルジメチルアンモニウムクロリド	0.3
・カチオン化セルロース(ポリマーJR400, UCC 社製)	0.15
・香料	0.5
・色素	温盘
· 水	パランス
at the second se	100%

[0088]

【発明の効果】本発明の毛髪化粧料は、べたつき感及び 油っぽさがなく、特に低温度下において損傷毛髪に良好 な感触を付与し、かつ毛先のまとまり効果及び毛髪の枝 毛や切れ毛等の損傷防止効果に優れたものである。

【手続補正書】

【提出日】平成3年7月5日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0061

【補正方法】変更

【補正内容】

【0061】また、下記表3に示す配合のシャンプー組成物を調製し、その性能等について下記の方法により評価した。その結果を下記表4に示す。本発明の効果を明らかにするために、下記表3及び下記表4には比較品の組成及び結果についても併記した。尚、下記表3中、*1、*2、*3、**及び***のマークは、次の注釈を示す。

*1:テトラデセンスルホン酸ナトリウム

* 2:ミラノールC 2 M conc, (ヤシ脂肪酸から誘導 される2級アミド型イミダゾリン系界面活性剤のナトリ ウム塩, Miranol Chemical CO.製)

*3:ゲルペアルコール (エヌジエコール 240A, 新日本理化社製)より合成

及び*: 表1中の**及び***の注釈とそれ ぞれ同じ。

(1) コールドバーマ、ブリーチ等の美容処理を行った

日本人女性毛髪約20g(約15~20cm) を取ね、この 毛髪に約40℃の掲水を含ませた後、シャンプー組成物

毛髪に約40℃の温水を含ませた後、シャンプー組成物 1gをまんべんなく塗布して1分間泡立て、毛髪を流水 ですすぎ、乾燥後の毛髪の柔軟性、べたつき感、しっと り感、平滑性及び毛先のまとまり性について下配の基準 で評価を行った。また、トリートメント組成物について は、上記方法で毛髪のシャンプーを行い、すすいだ後、 トリートメント組成物の、50gをまんべんなく毛髪に 塗布し、3分間放置後、毛髪を流水ですすぎ、自然乾燥 後の毛髪の柔軟性、べたつき感、しっとり感、平滑性及 び毛先のまとまり性を下記基準により評価した。

・柔軟性

〇:非常に柔らかい。

〇:柔らかい。

△:硬いとも、柔らかいともいえない。

×:硬い。

ペたつき感

〇:非常にべたつかない。

〇:ペたつかない。

Δ: どちらとも言えない。

×:ペたつく。

・しっとり感

◎: 非常にしっとりする。

〇: しっとりする。

Δ: どちらともいえない。

×:しっとりしない。

・平滑性

♥: 非常にある。

〇:ある。

Δ: どちらともいえない。

×:ない。

・毛先のまとまり性

◎: 非常にまとまる。

*○:まとまる。

△: どちらとも言えない。

×:まとまらない。

【手統補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0065

【補正方法】変更

【補正内容】

[0065]

【表3】

*

(シャンプー組成物)

(%)

				本	発	明	E G]	t (设 计	in in
	1 2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	6	7	В	9
がロキシエチレン(2.5)ラクリル高温度ナトリウム	20	ı	1	1	_	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ポロキシエテレン(2.5)ラクリル高級 トリスタノー#アミン	1	20	1	-	-	1	1	-	_	ı	-	-	_	_
ラウリト確設トリエタノールアミン	ı	-	20	_	-	1	1	_	_	_	_	_	-	_
α-オレフィンスルキン優けトリウム *1	_	_	-	20	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_
代列小型界面活性剂**	_	_	_	_	2 0	_	_	-	-	-	-	_	_	-
ラカリン酸 ジェタノールアミド	3	3	3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3
ステアリカトワメテルアンモニウムクロリド	_	-	_	_	_	-	_	-	0.5	-		_	_	0.5
N- (2-904) 919508-N, N, N- 141351370-12036555 141351370-1203655	0.5	0. 5	0.5	0. 5	0. 5	0. 5	0.5	Q.5	_	1.0	0.5	0.5	-	-
イソステアリン酸	1	1	1	1	1	-	1	1	1	8	1	-	1	1
3 - ウンデシルテトラデカン酸	-	-	{	_		1	_	_	_	-	_	_	-	_
ঠান চৰ্চ প্ৰথম (5000000cs)	2	2	2	2	2	2	-	-	2	_	1	2	2	_
KF352A **	_	_	_	_	_	-	2	-	-	10	-	_	-	_
SM8702C ***	-	-	-	-	_	_	_	2	-	-	-	_	_	_
精 製 水	バランズ 量	府以 量	/5ッス 量	だり 日	バランス 量	ガン ス 量	バランス 量	バランス 量	所ランス 量	デンス 量	バランス 量	バランス 量	バランス 量	が以 量

【表4】

								本	桑	蚜	пр]	t (数 品	R.
					1 2	13	14	1 5	16	17	18	19	20	21	6	7	8	9
柔		軟		性	0	0	O ·	0	0	0	0	0	0	0	×	Δ	×	Δ
~	た	2	8	<u> </u>	0	0	•	0	•	0	0	0	•	0	×	Δ	Δ	Δ
L	2	ح	ŋ	128	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	×	Δ	Δ	Δ
本		潘		性	0	0	0	G	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×
枝	毛	発	生	茂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×.	Δ	Δ	Δ
毛	先の	まと	ま!	性	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	×	Δ	0	Δ

実施例2

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0083

【補正方法】変更

【補正内容】

[0083]

・臭素酸ナトリウム	8. 0
・N-(2 -デシル)テトラデシル-N,N,N-	2. 0
トリメチルアンモニウムクロリド	
• <u>KF - 3 5 1 A</u>	2. 0
・イコサン酸	0. 5
·水	パランス
<u></u>	100%

*:信越化学工業株式会社製のシリコーン誘導体

XP-002404541

(C) WPI / Thomson

AN - 1993-131192 [16] ·

A - [001] 014 035 038 04- 05- 147 226 229 231 250 334 336 38- 725 728

AP - JP19910230253 19910910; [Previous Publ JP5070327 A 00000000]

CPY - KAOS

DC - A26 A96 D21 E16

DW - 199316; 200029

IC - A61K7/06

IN - HORINISHI N; YAHAGI K

KS - 0005 0231 1279 1282 1304 1306 1990 2013 2015 2761

LNKA- 1993-058431

M3 - [01] H1 H102 H103 H181 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M273 M282 M283 M320 M416 M620 M640 M782 M903 M904 Q252 Q254 R023; 9316-D4201-M

- [02] H1 H181 K0 L7 L722 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M273 M283 M320 M416 M620 M640 M782 M903 M904 Q252 Q254 R023; 9316-D4202-M

MC - A06-A00E3 A10-E01 A12-V04A D08-B03 D08-B04 E10-A22G E10-B04D

PA - (KAOS) KAO CORP

PN - JP5070327 A 19930323 DW199316 JP3043481B2 B2 20000522 DW200029

PR - JP19910230253 19910910

XIC - A61K-007/06

AB - The material contains quat. ammonium salt(s) or amine salt (A) and silicone(s) (B). (A) is one or more of quaternary ammonium salt having asymmetric di long chain alkyl or alkenyl gp. of formula (I) or amine salt. R1 = straight chain unsaturated or branch chain 8-28C alkyl (sic); R2 = straight chain 8-22C alkyl; R3,R4 = H or 1-4C alkyl but not both H; X = halogen or 1-4C alkylsulphate.

(B) is dimethylpolysiloxane, methylphenylpolysiloxane, amino silicone, fatty acid modified polysiloxane, alcoholic silicone, aliphatic alcohol modified polysiloxane, polyether silicone, epoxy silicone, fluorine-substd. silicone, cyclic silicone or alkyl silicone.

- USE :

The material is used as hair rinse, conditioner, hair treatment, etc. It has a smooth, softening effect and does not cause greasiness. It is easily applied to hair.

INW - HORINISHI N; YAHAGI K

IW - COSMETIC MATERIAL HAIR CONTAIN DI LONG CHAIN ALKYL ALKENYL QUATERNARY AMMONIUM AMINE SALT SILICONE DERIVATIVE

IWW - COSMETIC MATERIAL HAIR CONTAIN DI LONG CHAIN ALKYL ALKENYL QUATERNARY AMMONIUM AMINE SALT SILICONE DERIVATIVE

NC - 1

NPN - 2

OPD - 1991-09-10

PAW - (KAOS) KAO CORP

PD - 1993-03-23

TI - Cosmetic material for hair - contg. di:(long chain) alkyl or alkenyl quat. ammonium or amine salt and silicone (deriv.)

Page 1